

磁控溅射靶材 氧化铜靶材 CuO靶材 颗粒 电子束镀膜蒸发料

产品名称	磁控溅射靶材 氧化铜靶材 CuO靶材 颗粒 电子束镀膜蒸发料
公司名称	北京京迈研材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:京迈研 型号:50.8*6mm 产地:北京
公司地址	北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东(联航大厦)1-886号
联系电话	010-86208200 13811695426

产品详情

京迈研厂家直销 科研实验专用 磁控溅射靶材 氧化铜靶材 CuO靶材 颗粒 电子束镀膜蒸发料

纯度 99.99%

产品介绍

氧化铜 (cupric oxide)，化学式CuO。是一种铜的黑色氧化物，略显两性，稍有吸湿性。相对分子质量为79.545，密度为6.3 ~ 6.9 g/cm³，熔点1026 。

产品参数

中文名 氧化铜 CAS登录号 1317-38-0

分子量 79.545 熔 点 1026

密 度 6.3 ~ 6.9 g/cm³ 摩尔质量 79.5454 g · mol⁻¹

产品规格 图片靶材，矩形靶材，圆柱靶材，台阶片靶材，管型靶材，根据客户的图纸定制

产品用途 磁控溅射镀膜材料等

产品附件 正式报价单/购销合同/装箱单/材质分析检测单/正规发票

产品包装 真空包装/真空中性包装/特殊包装外加固包装

适用仪器 各类型号磁控溅射设备

厂家优势

厂家直销

收货后7日内可协商退换货

靶材种类齐全

公司介绍

北京京迈研材料科技有限公司多年来一直专业从事光学镀膜材料及溅射靶材的研发与生产。靶材涵盖氧化物、硫化物、氟化物、氮化物、碲化物、硒化物、硼化物、碳化物、锑化物、氯化物、硅化物、多种元素复合掺杂功能陶瓷、金属及其合金等。